



Politechnika Warszawska

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nr pisma: CEZAMAT/ZP43/2024/2/TD

Warszawa, 21.11.2024 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę urządzenia do rysowania masek metodą litografii laserowej”

Zamawiający, Politechnika Warszawska, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące informacje:

W dniu 21.11.2024 r. o godz. 10.15, ustalonej jako termin otwarcia ofert, Zamawiający dokonał otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.11.2024 r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta.

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Raith GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 8, 44263 Dortmund, Germany - W kryterium: „**cena oferty**” Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie podstawowym - dostawę urządzenia do rysowania masek metodą litografii laserowej oferuje za kwotę **500 675,60 EURO netto**.

Tomasz Domański

/-/

Sekretarz Komisji Przetargowej